

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(1)Publication number : 11-152336

(43)Date of publication of application : 08.06.1999

(51)Int.CI.

C08G 77/08
// G02F 1/1339

(21)Application number : 10-235483

(71)Applicant : UBE NITTO KASEI CO LTD

(22)Date of filing : 21.08.1998

(72)Inventor : NAKAYAMA NORIHIRO
KOIKE TADASHI

(30)Priority

Priority number : 09234859 Priority date : 29.08.1997 Priority country : JP

(54) PRODUCTION OF POLYORGANOSILOXANE MICROPARTICLE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain microparticles having a desired particle diameter by hydrolytically condensing a silicon compound in the presence of an aqueous solution containing a nonionic surfactant having a specified HLB, ammonia and/or an amine.

SOLUTION: The nonionic surfactant having an HLB of 8-20, such as a polyoxyethylenealkyl phenyl ether, is dissolved in water or an aqueous organic solvent, and the pH of the solution is adjusted to 7.5-11.0 by the addition of ammonia and/or an amine such as monoethylamine. Next, a silicon compound represented by the formula: R1nSi(OR2)4-n, such as trimethoxysilane, is added to the solution under agitation, hydrolytically condensed, aged for 1-20 hr after the addition of ammonia and/or an amine, and, optionally, fired at temperatures of 200-1,000° C to obtain polyorganosiloxane microparticles having a mean particle diameter of 0.1-15 μ m and a coefficient of variation of a particle size distribution of 3.0% or below. In the formula, R1 1-20C alkyl, a 2-20C alkenyl, a 6-20C aryl, or the like; R2 is a 1-6C alkyl; and n is an integer of 1-3.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2. **** shows the word which can not be translated.

3. In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] It is a general formula (I) under existence of the aquosity solution containing the Nonion nature surfactant, and the ammonia and/or the amine of the HLB values (hydrophilic oleophilic balance value) 8-20.

R1nSi(OR2)4-n ... (I)

the inside of a formula, and R1 — an un-hydrolyzing nature machine — it is — the alkyl group of carbon numbers 1-20 — The alkyl group of the carbon numbers 1-20 which have a (meth)acryloyloxy radical or an epoxy group. The alkenyl radical of carbon numbers 2-20, the aryl group of carbon numbers 6-20, or the aralkyl radical of carbon numbers 7-20, the case where R2 shows the alkyl group of carbon numbers 1-6, n shows the integer of 1-3, and there is two or more R1 — every — when you may differ even if R1 is mutually the same, and there is two or more OR2, even if each OR2 is mutually the same, it may differ. The manufacture approach of the polyorganosiloxane particle characterized for the silicon compound expressed by hydrolysis and carrying out condensation.

[Claim 2] The manufacture approach according to claim 1 that the matter shown by the general formula (I) is methyl trimetoxysilane and/or vinyltrimetoxysilane.

[Claim 3] An aquosity solution is relational expression (II) about the Nonion nature surfactant.

y=C-x-1/3 ... (II)

It is the constant as which the mean particle diameter (micrometer) of [, however the polyorganosiloxane particle which y makes the purpose, and x are determined by the concentration (% of the weight) of the surfactant in an aquosity solution, and C is determined by the class and reaction condition of a surfactant.] The manufacture approach according to claim 1 or 2 which is what is boiled, and is followed and contained.

[Claim 4] The manufacture approach according to claim 1 to 3 which adds ammonia and/or an amine in the middle of a reaction.

[Claim 5] the manufacture approach according to claim 1 to 4 of add and ripen ammonia and/or an amine to the system of reaction after it make it react by the interface and the upper silicon compound disappear on parenchyma, hold a two-layer condition without mix with the aquosity solution containing the Nonion nature surfactant, ammonia, and/or an amine on parenchyma the silicon compound whose specific gravity (23 degrees C) of the independent object express with a general formula (I) or mixture be one or less.

[Claim 6] The manufacture approach according to claim 1 to 5 that the Nonion nature surface active agents of the HLB values 8-20 are polyoxyethylene alkyl phenyl ether and/or polyoxyethylene alkyl ether.

[Claim 7] The manufacture approach according to claim 1 to 6 that the concentration of the Nonion nature surfactant in an aquosity solution is 10-5 to 5x10 to 2 % of the weight.

[Claim 8] The manufacture approach according to claim 1 to 7 of performing baking processing about the particle obtained after hydrolysis and condensation thru/or aging.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]**[0001]**

[Field of the Invention] This invention relates to the approach of manufacturing efficiently the polyorganosiloxane particle of mono dispersion [particle size distribution] suitable as the spacer for liquid crystal displays, a standard particle, etc. in more detail so that the thing of a desired particle size may be obtained, about amelioration of the manufacture approach of a polyorganosiloxane particle.

[0002]

[Description of the Prior Art] Although it is known conventionally that a mono dispersion silica particle (it may only be hereafter called a mono dispersion silica particle) has useful particle size distribution as various fillers, a ceramic raw material, etc., recently the application as a spacer of a liquid crystal display especially attracts attention, and it is beginning to be used.

[0003] The particle of a glass fiber chip or synthetic resin has been conventionally used for the spacer of a liquid crystal display. However, although the glass fiber chip is excellent in the diameter precision of a fiber, dispersion is large to the die length, and a thing long to remainder has a possibility of it being viewed and falling image quality, and has a possibility of damaging the orientation film fabricated on the substrate, a protective coat, a color filter, or an electric element since the edge is sharp. Moreover, since particle-size precision is inferior, the particle of synthetic resin cannot fill the engine performance demanded as a spacer for liquid crystal displays. Therefore, when a more advanced gap precision is required, particle-size precision is good and a thing without a possibility of damaging electric elements, such as orientation film formed on the substrate in the globular form, and a protective coat, a color filter or ITO electric conduction film, is required.

[0004] As what fills these demands, the silica particle obtained hydrolysis and by carrying out a polycondensation in the silicon alkoxide is proposed. This silica particle has high (1) purity, and (2) particle-size precision with little effect on the liquid crystal by the leached moiety is good.

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

TECHNICAL FIELD

[Field of the Invention] This invention relates to the approach of manufacturing efficiently the polyorganosiloxane particle of mono dispersion [particle size distribution] suitable as the spacer for liquid crystal displays, a standard particle, etc. in more detail so that the thing of a desired particle size may be obtained, about amelioration of the manufacture approach of a polyorganosiloxane particle.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

PRIOR ART

[Description of the Prior Art] Although it is known conventionally that a mono dispersion silica particle (it may only be hereafter called a mono dispersion silica particle) has useful particle size distribution as various fillers, a ceramic raw material, etc., recently the application as a spacer of a liquid crystal display especially attracts attention, and it is beginning to be used.

[0003] The particle of a glass fiber chip or synthetic resin has been conventionally used for the spacer of a liquid crystal display. However, although the glass fiber chip is excellent in the diameter precision of a fiber, dispersion is large to the die length, and a thing long to remainder has a possibility of it being viewed and falling image quality, and has a possibility of damaging the orientation film fabricated on the substrate, a protective coat, a color filter, or an electric element since the edge is sharp. Moreover, since particle-size precision is inferior, the particle of synthetic resin cannot fill the engine performance demanded as a spacer for liquid crystal displays. Therefore, when a more advanced gap precision is required, particle-size precision is good and a thing without a possibility of damaging electric elements, such as orientation film formed on the substrate in the globular form, and a protective coat, a color filter or ITO electric conduction film, is required.

[0004] As what fills these demands, the silica particle obtained hydrolysis and by carrying out a polycondensation in the silicon alkoxide is proposed. This silica particle has high (1) purity, and (2) particle-size precision with little effect on the liquid crystal by the leached moiety is good. (3) which can make the CV value (coefficient of variation) acquired the bottom by formula valve flow coefficient(%) = $[\text{the standard deviation (micrometer) of the diameter of a particle}] / [\text{mean-particle-diameter (micrometer)}] \times 100$ 10% or less, since it can be made an almost perfect true ball It has an advantage, like there is no possibility of damaging electric elements, such as orientation film formed on the substrate, and a protective coat, a color filter or ITO electric conduction film, etc.

[0005]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

EFFECT OF THE INVENTION

[Effect of the Invention] According to this invention, it has a desired particle size suitable as a spacer for liquid crystal displays especially, and particle size distribution can manufacture a mono dispersion polyorganosiloxane particle efficiently.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

TECHNICAL PROBLEM

[Problem(s) to be Solved by the Invention] This invention is the basis of such a situation and offers the approach of manufacturing efficiently the polyorganosiloxane particle of mono dispersion [particle size distribution / suitable as a spacer for liquid crystal displays] especially so that the thing of a desired particle size may be obtained.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

MEANS

[Means for Solving the Problem] In order that this invention persons may attain said purpose, as a result of repeating research wholeheartedly, the silicon compound which the un-hydrolyzing nature machine and the alkoxy group of hydrolysis nature combined with the silicon atom in the aquosity solution of ammonia or an amine, hydrolysis and in case condensation is carried out, the Nonion nature surfactant which has an HLB value (hydrophilic oleophilic balance value) in the predetermined range by making the above-mentioned aquosity solution contain Based on a header and this knowledge, it came to complete this invention for the ability of that purpose to be attained.

[0010] That is, this invention is a general formula (I) under existence of the aquosity solution containing the Nonion nature surfactant, and the ammonia and/or the amine of the HLB values 8-20.

$R_1nSi(OR_2)_4-n \dots (I)$
the inside of a formula, and R_1 — an un-hydrolyzing nature machine — it is — the alkyl group of carbon numbers 1-20 — The alkyl group of the carbon numbers 1-20 which have a (meth)acryloyloxy radical or an epoxy group, The alkenyl radical of carbon numbers 2-20, the aryl group of carbon numbers 6-20, or the aralkyl radical of carbon numbers 7-20, the case where R_2 shows the alkyl group of carbon numbers 1-6, n shows the integer of 1-3, and there is two or more R_1 — every — when you may differ even if R_1 is mutually the same, and there is two or more OR_2 , even if each OR_2 is mutually the same, it may differ. The manufacture approach of the polyorganosiloxane particle characterized for the silicon compound expressed by hydrolysis and carrying out condensation is offered.

[0011] Moreover, it sets to the above-mentioned manufacture approach, and the desirable mode for carrying out this invention is relational expression (II) about the Nonion nature surfactant as this aquosity solution.

$y=C-x-1/3 \dots (II)$
It is the constant as which the mean particle diameter (micrometer) of [, however the polyorganosiloxane particle which y makes the purpose, and x are determined by the concentration (% of the weight) of the surfactant in an aquosity solution, and C is determined by the class and reaction condition of a surfactant.] It is an approach using what is boiled, and is followed and contained.

[0012]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. **** shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

EXAMPLE

[Example] Next, although an example explains this invention to a detail further, this invention is not limited at all by these examples.

[0038] While the HLB value prepared 250ml of water solutions containing 0.0001 % of the weight (the "noy gene EA137" by Dai-Ichi Kogyo Seiyaku Co., Ltd.) of polyoxyethylene alkyl phenyl ether which is the Nonion nature surface active agent of 13 and agitated this water solution with magnetic churning equipment to the beaker made from plastics of 1300ml of examples, 0.25ml of aqueous ammonia of 1 convention was added, and it agitated for 5 minutes so that it might become homogeneity.

[0039] Subsequently, a churning child's engine speed was set to 60rpm, methyl trimetoxysilane 25g was added slowly, and the methyl trimetoxysilane layer was made to form in the upper layer. When this was agitated by 60rpm at the room temperature and the upper layer disappeared completely, added 2.0ml of aqueous ammonia 25% of the weight, it was made to ripe for 10 hours, and the reaction was terminated.

[0040]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-152336

(43) 公開日 平成11年(1999)6月8日

(51) Int. Cl. ⁶	識別記号	序内整理番号	F I	技術表示箇所
C08G 77/08			C08G 77/08	
// G02F 1/1339	500		G02F 1/1339	500

審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全9頁)

(21) 出願番号	特願平10-235483	(71) 出願人	000120010 宇部日東化成株式会社 東京都中央区東日本橋1丁目1番7号
(22) 出願日	平成10年(1998)8月21日	(72) 発明者	仲山 典宏 岐阜県岐阜市薮田西2丁目1番1号 宇部 日東化成株式会社内
(31) 優先権主張番号	特願平9-234859	(72) 発明者	小池 匡 岐阜県岐阜市薮田西2丁目1番1号 宇部 日東化成株式会社内
(32) 優先日	平9(1997)8月29日	(74) 代理人	弁理士 中村 静男
(33) 優先権主張国	日本 (JP)		

(54) 【発明の名称】ポリオルガノシロキサン微粒子の製造方法

(57) 【要約】

【課題】特に液晶表示装置用スペーサとして好適な、所望の粒径を有し、かつ粒径分布が単分散のポリオルガノシロキサン微粒子を効率よく製造する方法を提供す

$$R^1 n S i (O R^2) \dots$$

(各記号は明細書に記載したとおりである。) で表されるケイ素化合物を加水分解・縮合させて、ポリオルガノ

る。

【解決手段】HLB値8~20のノニオン性界面活性剤と、アンモニアやアミンを含有する水性溶液の存在下に、一般式(I)

$$\dots (I)$$

シロキサン微粒子を製造する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 HLB値（親水性親油性バランス値）8～20のノニオン性界面活性剤と、アンモニアおよび/
R' n Si (OR') ...

（式中、R'は非加水分解性基であって、炭素数1～20のアルキル基、（メタ）アクリロイルオキシ基若しくはエボキシ基を有する炭素数1～20のアルキル基、炭素数2～20のアルケニル基、炭素数6～20のアリール基または炭素数7～20のアラルキル基、R'は炭素数1～6のアルキル基、nは1～3の整数を示し、R'が複数ある場合、各R'はたがいに同一であっても異なっていてもよく、OR'が複数ある場合、各OR'はたが

$$y = C \cdot x^{-1/3}$$

〔ただし、yは目的とするポリオルガノシロキサン粒子の平均粒径（ μm ）、xは水性溶液中の界面活性剤の濃度（重量%）、Cは界面活性剤の種類および反応条件によって決定される定数である。〕に従って含有するものである請求項1または2に記載の製造方法。

【請求項4】 反応の途中で、アンモニアおよび/またはアミンを追添する請求項1～3のいずれかに記載の製造方法。

【請求項5】 一般式（I）で表される単独物もしくは混合物の比重（23℃）が1以下であるケイ素化合物を、ノニオン性界面活性剤とアンモニアおよび/またはアミンを含有する水性溶液と実質上混合させることなく2層状態を保持しながら界面で反応させ、上層のケイ素化合物が実質上消失した後に、アンモニアおよび/またはアミンを反応系に添加して熟成させる請求項1～4のいずれかに記載の製造方法。

【請求項6】 HLB値8～20のノニオン性界面活性剤が、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルおよび/またはポリオキシエチレンアルキルエーテルである請求項1～5のいずれかに記載の製造方法。

【請求項7】 水性溶液中のノニオン性界面活性剤の濃度が $10^{-3} \sim 5 \times 10^{-2}$ 重量%である請求項1～6のいずれかに記載の製造方法。

【請求項8】 加水分解・縮合ないし熟成後に得られた粒子について焼成処理を行う請求項1～7のいずれかに記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、ポリオルガノシロキサン微粒子の製造方法の改良に関し、さらに詳しくは、液晶表示装置用スペーサや標準粒子などとして好適な、粒径分布が単分散のポリオルガノシロキサン微粒子を、所望の粒径のものが得られるように効率よく製造する方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】 従来、粒径分布が単分散状のシリカ粒子（以下、単に単分散シリカ粒子ということがある）は、

またはアミンを含有する水性溶液の存在下に、一般式

（I）

… (I)

いに同一であっても異なっていてもよい。）で表されるケイ素化合物を加水分解・縮合させることを特徴とするポリオルガノシロキサン微粒子の製造方法。

【請求項2】 一般式（I）で示される物質が、メチルトリメトキシシランおよび/またはビニルトリメトキシシランである請求項1に記載の製造方法。

【請求項3】 水性溶液が、ノニオン性界面活性剤を、関係式（II）

… (II)

各種充填材やセラミックス原料などとして有用であることが知られているが、特に最近では、液晶表示装置のスペーサとしての用途が注目され、使用され始めている。

【0003】 液晶表示装置のスペーサには、従来ガラスファイバーチップあるいは合成樹脂の微粒子が用いられてきた。しかしながらガラスファイバーチップはファイ

20 バー径精度には優れているものの、その長さにばらつきが大きく、余りに長いものは目視され画質を低下するおそれがあり、またその端部が鋭利であるため、基板上に成形された配向膜や保護膜、カラーフィルターあるいは電気素子などを傷つけてしまうおそれがある。また、合成樹脂の微粒子は粒径精度が劣るため、液晶表示装置用スペーサとして要求される性能を満たし得ないことがある。したがって、より高度のギャップ精度を要求される場合には、粒径精度が良く、かつ球形で、基板上に形成された配向膜や保護膜、カラーフィルターあるいはITO導電膜等の電気素子を傷つけるおそれのないものが要求される。

【0004】 これらの要求を満たすものとして、シリコンアルコキシドを加水分解・重縮合することによって得られたシリカ粒子が提案されている。このシリカ粒子は、

（1）純度が高く、溶出成分による液晶への影響が少ない

（2）粒径精度が良く、下式

$$CV (\%) = [\text{微粒子径の標準偏差} (\mu m)] / [\text{平均}$$

$$40 \text{ 粒子径} (\mu m)] \times 100$$

で得られるCV値（変動係数）を10%以下とすることができる

（3）ほとんど完全な真球にすることができるため、基板上に形成された配向膜や保護膜、カラーフィルターあるいはITO導電膜等の電気素子などを傷つけるおそれがない

などの利点を有している。

【0005】 シリコンアルコキシドの加水分解・重縮合により得られたシリカ粒子は上記のような利点を有するため、これまで数多くの製造方法が提案されている。例

えば、球状ポリメチルシリセスキオキサンの製造方法として、メチルトリアルコキシランやその部分加水分解縮合物と、アンモニアやアミンを含む水溶液または水と有機溶剤との混合溶剤溶液とを、実質上混合することなく、2層状態を保持しながら反応させる方法が提案されている（特公平4-70335号公報）。この方法は、ミクロンサイズの単分散球状粒子を1段階の反応で容易に得ることができるという利点がある。この方法においては、粒子成長の後、ポリメチルシリセスキオキサン粒子が分散したアンモニア性水溶液を、例えば50℃に加熱して加水分解反応を促進させ、次いで生成した粒子を溶液から分離し、乾燥して単分散球状のポリメチルシリセスキオキサン粒子を得ている。

【0006】さらに、上記2層系の反応においては、メチルトリアルコキシラン以外に、加水分解されない有機基を有する加水分解性シラン化合物であるオルガノトリアルコキシラン、ジオルガノジアルコキシラン、トリオルガノアルコキシランのそれぞれ単独または2種以上の混合物、またはこれらとテトラアルコキシランとの混合物を含み、かつ下層のアンモニア水やアミン水溶液の比重より小さい混合系において、ポリメチルシリセスキオキサン粒子と同様にミクロンサイズの単分散球状ポリオルガノシロキサン微粒子を合成することが知られている。

【0007】しかしながら、これらの方法においては、生成するポリオルガノシロキサン粒子の粒径は、仕込み時の下層中のアンモニアやアミンの濃度によって制御されるが、核粒子の生成が不確定なため、発生粒子核数に

$$R' n Si (OR') \dots$$

（式中、R'は非加水分解性基であって、炭素数1～2のアルキル基、（メタ）アクリロイルオキシ基若しくはエポキシ基を有する炭素数1～20のアルキル基、炭素数2～20のアルケニル基、炭素数6～20のアリール基または炭素数7～20のアラルキル基、R'は炭素数1～6のアルキル基、nは1～3の整数を示し、R'が複数ある場合、各R'はたがいに同一であっても異なっていてもよく、OR'が複数ある場合、各OR'はたが

$$y = C \cdot x^{\dots}$$

【ただし、yは目的とするポリオルガノシロキサン粒子の平均粒径（μm）、xは水性溶液中の界面活性剤の濃度（重量%）、Cは界面活性剤の種類および反応条件によって決定される定数である。】に従って含有するものを用いる方法である。

【0012】特に好ましい態様は、これらの製造方法において、上記一般式（I）で表される単独物もしくは混合物の比重（23℃）が1以下であるケイ素化合物を、ノニオン性界面活性剤とアンモニアおよび／またはアミンを含有する水性溶液と実質上混合させることなく2層

$$R' n Si (OR') \dots$$

で表されるケイ素化合物が用いられる。

バラツキが生じやすく、同一反応条件で反応を行っても、最終的に得られる粒子の径が目的とする粒径にならないという問題がある。例えば、平均粒径が5μmの粒子を得る目的で、同一条件で10回製造を行った場合、目的の粒径に対して40%程度（約2.0μm）のバラツキが生じる。このように、所望の粒径が得られないと、厳密にその粒径精度が要求される液晶表示装置用スペーサなどには使用しにくいという問題が生じる。

【0008】

10 【発明が解決しようとする課題】本発明は、このような事情のもとで、特に液晶表示装置用スペーサとして好適な粒径分布が単分散のポリオルガノシロキサン微粒子を、所望の粒径のものが得られるように、効率よく製造する方法を提供するものである。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記目的を達成するために銳意研究を重ねた結果、非加水分解性基と加水分解性のアルコキシル基がケイ素原子に結合したケイ素化合物を、アンモニアやアミンの水性溶液中で20 加水分解・縮合させる際に、HLB値（親水性親油性バランス値）が所定の範囲にあるノニオン性界面活性剤を、上記水性溶液に含有させることにより、その目的を達成しうることを見出し、この知見に基づいて本発明を完成するに至った。

【0010】すなわち、本発明は、HLB値8～20のノニオン性界面活性剤と、アンモニアおよび／またはアミンを含有する水性溶液の存在下に、一般式（I）

$$\dots (I)$$

30 いに同一であっても異なっていてもよい。）で表されるケイ素化合物を加水分解・縮合させることを特徴とするポリオルガノシロキサン微粒子の製造方法を提供するものである。

【0011】また、本発明を実施するための好ましい態様は、上記製造方法において、該水性溶液として、ノニオン性界面活性剤を、関係式（II）

$$\dots (II)$$

40 状態を保持しながら界面で反応させ、上層のケイ素化合物が実質上消失した後に、アンモニアおよび／またはアミンを反応系に添加して熟成させる方法である。

【0013】本発明を実施するための、他の好ましい態様は、加水分解・縮合ないし熟成後に得られた粒子について焼成処理を行う方法である。

【0014】

【発明の実施の形態】本発明の方法においては、原料として、一般式（I）

$$\dots (I)$$

50 【0015】上記一般式（I）において、R'は炭素数

1～20のアルキル基、(メタ)アクリロイルオキシ基若しくはエボキシ基を有する炭素数1～20のアルキル基、炭素数2～20のアルケニル基、炭素数6～20のアリール基又は炭素数7～20のアラルキル基を示す。ここで、炭素数1～20のアルキル基としては、炭素数1～10のものが好ましく、またこのアルキル基は直鎖状、分岐状、環状のいずれであってもよい。このアルキル基の例としては、メチル基、エチル基、n-ブロビル基、イソブロビル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ベンチル基、ヘキシル基、オクチル基、シクロベンチル基、シクロヘキシル基などが挙げられる。(メタ)アクリロイルオキシ基若しくはエボキシ基を有する炭素数1～20のアルキル基としては、上記置換基を有する炭素数1～10のアルキル基が好ましく、またこのアルキル基は直鎖状、分岐状、環状のいずれであってもよい。この置換基を有するアルキル基の例としては、 γ -アクリロイルオキシプロビル基、 γ -メタクリロイルオキシプロビル基、 γ -アクリロイドキシプロビル基、3,4-エボキシシクロヘキシル基などが挙げられる。炭素数2～20のアルケニル基としては、炭素数2～10のアルケニル基が好ましく、また、このアルケニル基は直鎖状、分岐状、環状のいずれであってもよい。このアルケニル基の例としては、ビニル基、アリル基、ブテニル基、ヘキセニル基、オクテニル基などが挙げられる。炭素数6～20のアリール基としては、炭素数6～10のものが好ましく、例えばフェニル基、トリル基、キシリル基、ナフチル基などが挙げられる。炭素数7～20のアラルキル基としては、炭素数7～10のものが好ましく、例えばベンジル基、フェネチル基、フェニルプロビル基、ナフチルメチル基などが挙げられる。

【0016】一方、R¹は炭素数1～6のアルキル基であって、直鎖状、分岐状、環状のいずれであってもよく、その例としては、メチル基、エチル基、n-ブロビル基、イソブロビル基、n-ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ベンチル基、ヘキシル基、シクロベンチル基、シクロヘキシル基などが挙げられる。nは1～3の整数であり、R¹が複数ある場合、各R¹はたがいに同一であってもよいし、異なっていてもよく、またOR¹が複数ある場合、各OR¹はたがいに同一であってもよいし、異なっていてもよい。

【0017】前記一般式(I)で表されるケイ素化合物の例としては、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、メチルトリプロボキシシラン、メチルトリイソプロボキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリエトキシシラン、プロビルトリエトキシシラン、ブチルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ビニルトリエトキシシラン、 γ -アクリロイドキシプロビルトリメトキシシラン、 γ -アクリロイ

ルオキシプロビルトリメトキシシラン、 γ -メタクリロイルオキシプロビルトリメトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、メチルフェニルジメトキシシランなどが挙げられる。本発明においては、原料として、前記一般式(I)で表されるケイ素化合物を1種用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。

【0018】本発明においては、ノニオン性界面活性剤を含有するアンモニアおよび/またはアミンの水性溶液の存在下に、前記一般式(I)で表されるケイ素化合物

10を加水分解・縮合させるが、上記アンモニアやアミンは、該ケイ素化合物の加水分解・縮合反応の触媒である。ここで、アミンとしては、例えばモノメチルアミン、ジメチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、エチレンジアミンなどを好ましく挙げができる。このアンモニアやアミンは単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよいが、毒性が少なく、除去が容易で、かつ安価なことから、アンモニアが好適である。

【0019】ノニオン性界面活性剤を含有するアンモニアおよび/またはアミンの水性溶液としては、水または水と水混和性有機溶剤との混合溶剤にノニオン性界面活性剤とアンモニアおよび/またはアミンを溶解した溶液が挙げられる。ここで、水混和性有機溶剤の例としては、メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールなどの低級アルコール類、アセトン、ジメチルケトン、メチルエチルケトンなどのケトン類、ジエチルエーテル、ジブロビルエーテルなどのエーテル類などが挙げられる。これらは単独で水と混合してもよいし、2種以上を組み合わせて水と混合してもよい。アンモニアやアミンの使用量としては特に制限はないが、反応開始前の水層のpHが、7.5～11.0の範囲になるように選定するのが好ましい。

【0020】本発明においては、ノニオン性界面活性剤として、HLB値が8～20の範囲にあるものが用いられる。このHLBは、親水性と親油性のバランスを表す指標であり、その値が小さいほど、親油性が高い。HLB値が上記範囲を逸脱するものでは、本発明の効果が十分に発揮されない。本発明の効果をよりよく発揮させるには、HLB値が10～17の範囲にあるものが好ましい。

【0021】該ノニオン性界面活性剤としては、HLB値が上記の範囲にあるものであればよく、特に制限されず、例えばポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンステロールエーテル、ポリオキシエチレンラノリン誘導体、アルキルフェノールホルマリン縮合物の酸化エチレン誘導体、ポリオキシエチレンポリオキシプロビレンブロックポリマー、ポリオキシエチレンポリオキシプロビレンアルキルエーテルなどのエーテル型ノニオン性界面活性剤、ポリオキシエチレングリセリン脂肪酸

エステル、ポリオキシエチレンヒマシ油および硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステルなどのエーテルエステル型ノニオン性界面活性剤、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、プロピレングリコール脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステルなどのエステル型ノニオン性界面活性剤、ポリオキシエチレン脂肪酸アミド、ポリオキシエチレンアルキルアミン、アルキ

$$y = C \cdot x^{-1/1}$$

に従って添加するのが好ましい。ここで、yは目的とするポリオルガノシロキサン粒子の平均粒径 (μm) であり、xは該水性溶液中の界面活性剤の濃度 (重量%) である。また、Cは定数であって、用いるノニオン性界面活性剤の種類 (例えば、HLB値など) および反応条件 (例えば、該水性溶液中のアンモニアおよび/またはアミンの濃度やpHなど) によって決定される。

【0023】このCは、予備実験により、予め求めておき、実際のポリオルガノシロキサン微粒子の製造において、前記関係式 (II) に基づき、所望の平均粒径とC値から、xの値 (水性溶液中の界面活性剤濃度) を決定すればよい。このxとしては、ノニオン性界面活性剤の種類にもよるが、一般的には $10^{-1} \sim 5 \times 10^{-1}$ 重量%の範囲で選ばれる。この界面活性剤濃度が上記範囲を逸脱すると本発明の効果が充分に発揮されないおそれがある。なお、界面活性剤の濃度が高くなるに伴い、生成するポリオルガノシロキサン粒子の平均粒径は小さくなる傾向にある。

【0024】このように、該関係式 (II) に基づいて、ノニオン性界面活性剤の濃度を決定することにより、所望の平均粒径を有する粒径分布が単分散のポリオルガノシロキサン微粒子を容易に製造することができる。これは、界面活性剤の集合体がシードとして作用し、界面活性剤濃度と生成粒子の個数との間に相関関係が成立するためであると推定される。

【0025】本発明の方法における反応形式としては特に制限はなく、混合均一系反応および2層系反応のいずれも用いることができるが、本発明の効果がより良く発揮され、反応操作が容易な点から2層系反応の方が有利である。

【0026】まず、混合均一系反応について説明する。この混合均一系反応においては、前記一般式 (I) で表されるケイ素化合物、およびノニオン性界面活性剤とアンモニアおよび/またはアミン含有水性溶液を混合し、攪拌しながら、混合均一系にて反応させる。この際の反応温度は、原料のケイ素化合物の種類などに左右されるが、一般的には $0 \sim 60^\circ C$ の範囲で選ばれる。この場合、ケイ素化合物の加水分解・縮合反応により、ポリオルガノシロキサン微粒子が生成はじめてから (反応液が白濁し始めてから) 、ある程度反応が進行した時点

ルアミンオキシドなどの含空素型ノニオン性界面活性剤などが挙げられるが、これらの中でエーテル型が好ましく、特にポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルが好適である。これらのノニオン性界面活性剤は、単独で用いてもよいし、2種以上を組み合わせて用いてもよい。

【0022】本発明においては、これらのノニオン性界面活性剤は、アンモニアおよび/またはアミンの水性溶液中に、関係式 (II)

$$\dots (II)$$

で、反応系にアンモニアおよび/またはアミンを添加して、熟成を行うのが有利である。

【0027】このアンモニアやアミンを添加する時期の決定は重要である。すなわち、あまり反応が進行していない時点で添加すると、その時点では生成粒子径が小さく、未反応のケイ素化合物が多量に存在するため、微小粒子が多数発生し、歩留まりが低下する上、分級処理回数が多くなるなどの問題が生じる。一方、反応が進行しそうした時点で添加すると、粒子同士の凝集が生じ、巨大粒子が生成するようになるなどの問題が生じる。

【0028】このアンモニアやアミンの適正な添加時期は、原料の種類、反応温度、pHなどによって左右されるので、予め予備実験において、原料の種類、反応温度、pHなどと適正な添加時期との関係を調べておき、これを用いて、適正な時期にアンモニアやアミンを添加するのが望ましい。

【0029】アンモニアやアミンの添加量は特に制限はないが、反応系のpHが $9.0 \sim 12.0$ の範囲になるように選ぶのが望ましい。熟成温度は上記の反応の際と同じ温度で行ってもよいし、若干昇温して行ってもよい。また、熟成時間は反応温度やpHなどによって左右され、一概に定めることはできないが、通常は $1 \sim 20$ 時間程度で充分である。

【0030】次に、2層系反応について説明する。この2層系反応においては、原料のケイ素化合物として、前記一般式 (I) で表される単独物もしくは混合物の比重 ($23^\circ C$) が1以下であるものが用いられる。まず、このケイ素化合物を、ノニオン性界面活性剤とアンモニアおよび/またはアミン含有水性溶液と実質上混合させることなく、2層状態を保持しながら、界面で反応させる。

【0031】この反応においては、ケイ素化合物とノニオン性界面活性剤含有アンモニアやアミン溶液層とが、実質上混合することなく、2層状態を保持するように緩やかに攪拌することが必要である。これにより、上層のケイ素化合物が加水分解されて下層に移行し、そこでポリオルガノシロキサン微粒子が成長する。この際の反応温度は、原料のケイ素化合物の種類などに左右されるが、一般的には $0 \sim 60^\circ C$ の範囲で選ばれる。

【0032】この2層系反応においては、上層が消失し

たのち、反応系にアンモニアおよび／またはアミンを添加し、熟成させるのが有利である。この熟成は上記の反応の際と同じ温度で行ってもよいし、若干昇温して行ってもよい。アンモニアやアミンの添加量は特に制限はないが、反応系の pH が 9.0 ~ 12.0 の範囲になるように選ぶのが望ましい。熟成時間は、反応温度や pH などによって左右され、一概に定めることはできないが、通常は 1 ~ 20 時間程度で充分である。

【0033】この 2 層系反応においては、アンモニアおよび／またはアミンの添加を、上層が実質上消失した時点に行えばよいので、前記混合均一系反応のように、予備実験などを行う必要がなく、反応操作が簡単で有利である。

【0034】このようにして、混合均一系反応または 2 層系反応において熟成を終了した後は、常法に従い生成した粒子を充分に洗浄したのち、必要ならば分級処理を行い、極大粒子または極小粒子を取り除き、乾燥処理を行う。分級処理方法としては特に制限はないが、粒径により沈降速度が異なるのを利用して分級を行う湿式分級法が好ましい。乾燥処理は、通常 100 ~ 200 ℃ の範囲の温度で行われる。本発明においては、この乾燥処理において、粒子の凝集が実質上生じることはない。

【0035】ポリオルガノシロキサン微粒子は、液晶装置用スペーサとして必要な圧縮強度を得るために、必要に応じ、焼成処理してもよい。この焼成処理は、空素などの不活性雰囲気下または真空中において、200 ~ 1000 ℃、特に 300 ~ 800 ℃ の範囲の温度で行うのが好ましい。この温度が 200 ℃ 未満では充分な圧縮強度が得られない場合があるし、1000 ℃ を超えると粒子が硬くなりすぎる場合があり、好ましくない。焼成温度の選定は、粒子を構成する有機基の種類に依存しており、熱分解しやすい有機基を有する場合、上記焼成温度範囲において比較的低い温度で処理するのが望ましく、反対に熱分解しにくい有機基を有する場合には上記焼成温度範囲内で高温で処理するのが好ましい。いずれにしても、必要となる破壊強度や弾性率に応じて最適な条件を選定すればよい。また、焼成装置については特に制限はなく、電気炉やロータリーキルンなどを用いることが

できるが、粒子の搅拌が可能なロータリーキルン中で焼成するのが有利である。

【0036】このような本発明の方法で得られたポリオルガノシロキサン微粒子は、平均粒径が、通常 0.1 ~ 1.5 μm、好ましくは 0.3 ~ 1.0 μm であり、また、粒度分布の変動係数 (CV 値) が、通常 3.0 % 以下であって、真球状の単分散粒子である。なお、変動係数 (CV 値) は下式により求められる。

$$CV \text{ 値} (\%) = (\text{粒径の標準偏差} / \text{平均粒径}) \times 100$$

10 【0037】

【実施例】次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によってなんら限定されるものではない。

【0038】実施例 1

300 ミリリットルのプラスチック製ビーカーに、HLB 値が 13 のノニオン性界面活性剤であるポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル（第一工業製薬社製「ノイゲン EA 137」）0.0001 重量 % を含有する水溶液 250 ミリリットルを仕込み、この水溶液を磁気搅拌装置にて搅拌しながら、1 指定のアンモニア水 0.25 ミリリットルを加え、均一になるように 5 分間搅拌した。

【0039】次いで、搅拌子の回転数を 60 rpm とし、メチルトリメトキシシラン 25 g をゆっくりと添加し、上層にメチルトリメトキシシラン層を形成させた。これを室温にて、60 rpm で搅拌し、上層が完全に消失した時点で、25 重量 % アンモニア水 2.0 ミリリットルを加え、10 時間熟成させ、反応を終了させた。

【0040】反応終了後、沈降速度の差を利用して湿式分級を行い、極小粒子を取り除き、目的のポリメチルシリセスキオキサン微粒子を得た。この粒子を走査型電子顕微鏡 (SEM) で観察し、平均粒径および CV 値を求めた。

【0041】この実験操作を 10 回繰り返し、得られたポリメチルシリセスキオキサン微粒子の平均粒径および CV 値を同様にして求めた。その結果を表 1 に示す。

【0042】

【表 1】

表 1

実験 N o.	1	2	3	4	5
平均粒径 (μm)	2.813	2.835	2.769	2.877	2.806
CV 値 (%)	2.6	2.3	2.5	2.3	2.2
実験 N o.	6	7	8	9	10
平均粒径 (μm)	2.785	2.678	2.764	2.826	2.913
CV 値 (%)	2.2	2.4	2.5	2.3	2.3

【0043】表 1 から分かるように、最大平均粒径は 2.913 μm、最小平均粒径は 2.678 μm で、その差は 0.235 μm、中間の平均粒径は 2.80 μm であり、この中間平均粒径 2.80 μm に対し、8.4 % のバラツキであった。また、CV 値は、いずれも 3.

0 % 以下であった。すなわち、平均粒径 2.8 μm の粒子を目標とする場合、平均粒径が約 8 % のバラツキで、CV 値 3.0 % 以下の単分散粒子が得られることが分かる。

実施例1において、ノイゲンEA137 0.0001重量%を含有する水溶液250ミリリットルの代わりに、水250ミリリットルを用い、かつ1規定のアンモニア水の量を0.50ミリリットルに変えた以外は、実

施例1と同様にして実験を10回繰り返した。平均粒径およびCV値を表2に示す。

【0045】

【表2】

表2

実験No.	1	2	3	4	5
平均粒径(μm)	4.058	5.239	5.984	4.287	4.859
CV値(%)	2.0	2.1	2.4	1.8	2.2
実験No.	6	7	8	9	10
平均粒径(μm)	5.021	6.033	4.555	4.769	5.439
CV値(%)	1.9	1.9	2.0	1.8	2.0

【0046】表2から分かるように、最大平均粒径は6.033μm、最小平均粒径は4.058μmで、その差は1.975μm、中間の平均粒径は5.05μmであり、この中間平均粒径5.05μmに対し、39.1%のバラツキであった。またCV値は、いずれも3.0%以下で単分散であった。すなわち、平均粒径5.0μmの粒子を目標とする場合、平均粒径が約39%のバラツキで、CV値3.0%以下の単分散粒子が得られることが分かる。

【0047】実施例2

300ミリリットルのプラスチック製ビーカーに、HLB値が1.5のノニオン性界面活性剤であるポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル（第一工業製薬社製「ノイゲンEA157」）0.0001重量%を含有する水溶液250ミリリットルを仕込み、この水溶液を磁気搅拌装置にて搅拌しながら、1規定のアンモニア水0.09ミリリットルを加え、均一になるように5分間

搅拌した。

【0048】次いで、搅拌子の回転数を60rpmとし、ビニルトリメトキシシラン25gをゆっくりと添加し、上層にビニルトリメトキシシラン層を形成させた。これを室温にて、60rpmで搅拌し、上層が完全に消失した時点で、25重量%アンモニア水2.0ミリリットルを加え、10時間熟成させ、反応を終了させた。

【0049】反応終了後、沈降速度の差を利用して湿式分級を行い、極小粒子を取り除き、目的のポリビニルシリセスキオキサン微粒子を得た。この粒子を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察し、平均粒径およびCV値を求めた。

【0050】この実験操作を10回繰り返し、得られたポリビニルシリセスキオキサン微粒子の平均粒径およびCV値を同様にして求めた。その結果を表3に示す。

【0051】

【表3】

表3

実験No.	1	2	3	4	5
平均粒径(μm)	2.421	2.502	2.511	2.411	2.498
CV値(%)	2.1	2.3	2.2	2.3	2.1
実験No.	6	7	8	9	10
平均粒径(μm)	2.566	2.485	2.531	2.509	2.495
CV値(%)	2.3	2.0	2.3	2.1	2.3

【0052】表3から分かるように、最大平均粒径は2.566μm、最小平均粒径は2.411μmで、その差は0.155μm、中間の平均粒径は2.49μmであり、この中間平均粒径2.49μmに対し、5.8%のバラツキであった。また、CV値は、いずれも3.0%以下で単分散であった。すなわち、平均粒径2.5μmの粒子を目標とする場合、平均粒径が約6%のバラツキで、CV値3.0%以下の単分散粒子が得られることが分かる。

【0053】実施例3

300ミリリットルのプラスチック製ビーカーに、HLB値が1.3のノニオン性界面活性剤であるポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル（第一工業製薬社製「ノイゲンEA137」）0.001重量%を含有する水溶液250ミリリットルを仕込み、この水溶液を磁気

搅拌装置にて搅拌しながら、1規定のアンモニア水0.09ミリリットルを加え、均一になるように5分間搅拌した。

【0054】次いで、搅拌子の回転数を60rpmとし、ビニルトリメトキシシラン25gをゆっくりと添加し、上層にビニルトリメトキシシラン層を形成させた。これを室温にて、60rpmで搅拌し、上層が完全に消失した時点で、25重量%アンモニア水2.0ミリリットルを加え、10時間熟成させ、反応を終了させた。

【0055】反応終了後、沈降速度の差を利用して湿式分級を行い、極小粒子を取り除き、目的のポリビニルシリセスキオキサン微粒子を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察し、平均粒径を求めた。その結果、平均粒径は0.83μmであった。この値より、関係式(II)とし

$$y = 0.085 x^{-1/3}$$

を導き出した。

【0056】次に、表4に示す各濃度のノイゲンEA137含有水溶液を用い、前記と同様に実施して、得られるポリビニルシルセスキオキサン微粒子の平均粒径を求

…(II-a)

め、前記関係式(II-a)が成り立つかどうかを調べた。結果を表4に示す。

【0057】

【表4】

表4

	ノイゲンEA137濃度(重量%)				
	0.01	0.001	0.0005	0.0001	0.00005
$y = 0.085 x^{-1/3}$ に基づく平均粒径(μm)	0.39	0.83	1.04	1.78	2.23
実粒子の平均粒径(μm)	0.40	0.83	1.07	1.81	2.11

【0058】表4より、関係式(II-a)から導かれる平均粒径と実際に得られた粒子の平均粒径が極めてよく一致することが分かる。したがって、この関係式(II-a)を用いれば、容易に任意の粒子径を有する粒子が得られる。

【0059】実施例4

300ミリリットルのプラスチック製ビーカーに、HLB値が13のノニオン性界面活性剤であるポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル(第一工業製薬社製「ノイゲンEA137」)0.0002重量%を含有する水溶液250ミリリットルを仕込み、この水溶液を磁気搅拌装置にて搅拌しながら、1規定のアンモニア水0.1ミリリットルを加え、均一になるように5分間搅

$$y = 0.1617 x^{-1/3}$$

を導き出した。

【0062】次に、表5に示す各濃度のノイゲンEA137含有水溶液を用い、前記と同様に実施して、得られるポリメチルシルセスキオキサン微粒子の平均粒径を求

拌した。

【0060】次いで、搅拌子の回転数を60rpmとし、メチルトリメトキシシラン25gをゆっくりと添加し、上層にメチルトリメトキシシラン層を形成させた。これを室温にて、60rpmで搅拌し、上層が完全に消失した時点で、25重量%アンモニア水2.0ミリリットルを加え、10時間熟成させ、反応を終了させた。

【0061】反応終了後、沈降速度の差を利用して湿式分級を行い、極小粒子を取り除き、得られたポリメチルシルセスキオキサン微粒子を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察し、平均粒径を求めた。その結果、平均粒径は2.8μmであった。この値より、関係式(II)として

…(II-b)

め、前記関係式(II-b)が成り立つかどうかを調べた。結果を表5に示す。

【0063】

【表5】

表5

	ノイゲンEA137濃度(重量%)					
	0.0024	0.0006	0.0004	0.0002	0.0001	0.00005
$y = 0.1617 x^{-1/3}$ に基づく平均粒径(μm)	1.2	1.9	2.2	2.8	3.5	4.4
実粒子の平均粒径(μm)	1.4	1.8	2.4	2.8	3.7	4.4

【0064】表5より、関係式(II-b)から導かれる平均粒径と実際に得られた粒子の平均粒径が極めてよく一致することが分かる。したがって、この関係式(II-b)を用いれば、容易に任意の粒子径をもつ粒子が得られる。

【0065】実施例5

300ミリリットルのプラスチック製ビーカーに、HLB値が14のノニオン性界面活性剤であるポリオキシエチレンアルキルエーテル(第一工業製薬社製「ノイゲンET147」)0.0001重量%を含有する水溶液250ミリリットルを仕込み、この水溶液を磁気搅拌装置にて搅拌しながら、1規定のアンモニア水0.09ミリリットルを加え、均一になるように5分間搅拌した。

【0066】次いで、搅拌子の回転数を60rpmとし、ビニルトリメトキシシラン25gをゆっくりと添加

し、上層にビニルトリメトキシシラン層を形成させた。これを室温にて、60rpmで搅拌し、上層が完全に消失した時点で、25重量%アンモニア水2.0ミリリットルを加え、10時間熟成させ、反応を終了させた。

【0067】反応終了後、沈降速度の差を利用して湿式分級を行い、極小粒子を取り除き、目的のポリビニルシルセスキオキサン微粒子を得た。この粒子を走査型電子顕微鏡(SEM)で観察し、平均粒径およびCV値を求めた。

【0068】この実験操作を10回繰り返し、得られたポリビニルシルセスキオキサン微粒子の平均粒径およびCV値を同様にして求めた。その結果を表6に示す。

【0069】

【表6】

表6

実験No.	1	2	3	4	5
平均粒径 (μm)	2.384	2.403	2.495	2.333	2.452
CV値 (%)	2.3	2.1	2.5	1.9	2.4
実験No.	6	7	8	9	10
平均粒径 (μm)	2.407	2.388	2.473	2.327	2.401
CV値 (%)	2.1	2.0	2.0	2.3	2.3

【0070】表6から分かるように、最大平均粒径は2.452 μm 、最小平均粒径は2.327 μm で、その差は0.125 μm 、中間の平均粒径は2.40 μm であり、この中間平均粒径2.40 μm に対し、5.2%のバラツキであった。また、CV値は、いずれも3.0%以下で単分散であった。すなわち、平均粒径2.5 μm の粒子を目標とする場合、平均粒径が約5%のバラツキで、CV値3.0%以下の単分散粒子が得られるこ

とが分かる。

【0071】実施例6、7

実施例1の実験No.1および実施例2の実験No.1で得られたポリオルガノシロキサン微粒子を表7に示す条件下に焼成処理し、焼成ポリオルガノシロキサン微粒子を得た。

【0072】

【表7】

表7

実施例No	焼成前粒子の製造例	焼成前粒径 (μm)	焼成前CV値 (%)	焼成条件	焼成後粒径 (μm)	焼成後破壊強度 (kgf/mm ²)
実施例6	実施例1の実験No.1	2.81	2.6	N:中、670°C 1時間50分	2.73	59
実施例7	実施例2の実験No.1	2.42	2.1	N:中、350°C 2時間	2.38	49

【0073】焼成後に得られたポリオルガノシロキサン微粒子は、表7に示すような破壊強度を有し、液晶表示装置用スペーサとして特に好適であることが明らかとなった。

【0074】

【発明の効果】本発明によれば、特に液晶表示装置用スペーサとして好適な、所望の粒径を有し、かつ粒径分布が単分散のポリオルガノシロキサン微粒子を効率よく製造することができる。